CATALYST FOR TRIMERIZING ETHYLENE AND TRIMERIZATION OF ETHYLENE IN PRESENCE OF THE SAME

Publication number: JP11092407 Publication date: 1999-04-06

Inventor: OGURI MOTOHIRO; MIMURA HIDEYUKI; AOYAMA

TAKAMITSU; OKADA HISANORI; KOIE YASUYUKI

Applicant: TOSOH CORP

Classification:

- international: B01J31/20; C07B61/00; C07C2/08; C07C2/16;

C07C2/26; C07C11/113; B01J31/16; C07B61/00; C07C2/00; C07C11/00; (IPC1-7): C07C11/113; B01J31/20; C07B61/00; C07C2/08; C07C2/16;

C07C2/26

- European:

Application number: JP19970255369 19970919 Priority number(s): JP19970255369 19970919

Report a data error here

Abstract of JP11092407

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain the subject catalyst for efficiently and highly selectively producing 1-hexene useful as a raw material comonomer for linear low density polyethylene from ethylene by including a chromium compound, an alkyl metal compound and a specific sulfur compound. SOLUTION: This catalyst comprises a chromium compound of the formula: CrAm [(m) is an integer of 1-6; A is carbon monoxide or the like), an alkyl compound of the formula: Rp MXq [0<(p)<=3, 0<=(q)<3, (p)+(q) is 1 to 3: M is lithium or the like; R is a 1-10C alkyl; X is H or the like), and a sulfur compound of the formula: R<1> -(Y)h -[R<2> -(Y)l]k -R<3> [(h), (i) are each an integer of 1-8; (k) is an integer of 0-10; R<1> , R<3> are each H or the like; R<2> is a 1-8C alkylene; Y is a group expressed by the formula] or the formula: R<4> -S-M (R<4> is a 1-20C hydrocarbon; M is a 2, 11, 12, 13 or 14 group metal element in the periodic table).

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-92407

(43)公開日 平成11年(1999)4月6日

(51) Int.Cl. ⁶		識別記号		FΙ						
C 0 7 C	11/113			C 0 '	7 C	11/113				
B01J	31/20			B 0	1 J	31/20		Z		
C 0 7 B	61/00	300		C 0 1	7 B	61/00		300		
C07C	2/08			C 0 1	7 C	2/08				
	2/16					2/16				
			審査請求	未請求	請求	ぎ項の数 5	OL	(全 11 頁)	最終頁に続く	
(21)出願番号	- -	特顆平9-255369		(71)	出資人	人 00 000	3300			
						東ソー	株式会	社		
(22)出順日		平成9年(1997)9月19日			山口県	新南陽	市開成町4560	番地		
				(72) }	発明	者 小栗	元宏			
						三重頻	中日四月	市別名6-7	- 8	
				(72) §	発明を	皆 三村	英之			
						三重归	中日四月	市別名3-5	– 1	
				(72)	発明者	皆 青山	隆充			
						三重则	三重県四日市市青業町800-255			
				(72) §	発明者	野田		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
						三重明	四日市	市垂坂町366-	- 1	
				(72) §	発明者	野型工			_	
				` ` ` `						
							THE STATE OF THE STATE OF	stelled. I obstant m	20 11	

(54) 【発明の名称】 エチレンの三量化触媒及びそれを用いたエチレンの三量化方法

(57)【要約】

【課題】 線状低密度ポリエチレン(LLDPE)の原料コモノマーとして有用な1-ヘキセンを効率よくかつ高選択的に得ることができ、しかも触媒調製操作や取扱いが容易なエチレンの三量化触媒及びそれを用いたエチレンの三量化方法を提供する。

【解決手段】 クロム化合物、アルキル金属化合物と特定のイオウ化合物からなるエチレン三量化触媒を用いる。

【特許請求の範囲】

【請求項1】クロム化合物、アルキル金属化合物と下記 一般式(1)

 $R^{1}-(Y)_{h}-[R^{2}-(Y)_{i}]_{k}-R^{3}$ (1) (式中、hとiは1~8の整数であり、kは0~10の整数である。 R^{1} , R^{3} はそれぞれ水素、炭素数1~20の炭化水素基、炭素数1~10のアシル基、炭素数1~10のアルコキシ基、ハロゲン原子及び R^{1} , R^{3} が炭素一炭素結合により結合した環状置換基からなる群より選ばれる。また R^{2} は炭素数1~8のアルキレン基を表す。Yは

【化1】

又は

【化2】

を表す) 及び/又は下記一般式(2) R⁴-S-M (2

(式中、R4は炭素数1~20の炭化水素基、炭素数1~10のアシル基又は炭素数1~10のチオアシル基を表し、Mは周期律表第1、2、11、12、13若しくは14族の置換基含有又は無置換の金属元素を表す)で示されるイオウ化合物からなるエチレン三量化触媒。

【請求項2】クロム化合物が下記一般式(3)

 CrA_n (3)

(式中、mは1~6の整数である。またAは一酸化炭素、アレーン、アルケン、アルキン、カルベン、トロピリウムカチオン、窒素、ニトリル、イソニトリル、ホスフィン、ホスファイト、スルフィド、スルホキシド、アルキル基、アリール基、アルコキシ基、チオアルコキシ基、カルボキシレート基、チオカルボキシレート基、チオカルボキシレート基、チオカルボキシレート基、βージケトナート基、βーケトエステル基、ハロゲン原子、ヒドロキシル基、硝酸基、硫酸基、過塩素酸基及び酸素からなる群より選ばれた1種以上を表す)で示される化合物であることを特徴とする請求項1に記載のエチレン三量化触媒。

【請求項3】アルキル金属化合物が下記一般式(4) R。MX。 (4)

(式中、pは0 < p≤3であり、qは0≤q<3であって、しかもp+qは1~3である。Mはリチウム、マグネシウム、亜鉛、ボロン又はアルミニウムを表し、Rは炭素数1~10のアルキル基からなる群より選ばれた1種以上を表し、Xは水素原子、アルコキシ基、アリール基及びハロゲン原子からなる群より選ばれた1種以上を表す)で示される化合物及び/又はアルミノキサンであることを特徴とする請求項1又は請求項2に記載のエチ

レン三量化触媒。

【請求項4】請求項1乃至請求項3のいずれかに記載の エチレン三量化触媒の存在下で、エチレンを三量化する ことを特徴とするエチレンの三量化方法。

【請求項5】エチレン三量化触媒が光の照射を受けていることを特徴とする請求項4に記載のエチレンの三量化 方法

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、クロム化合物、アルキル金属化合物及びイオウ化合物からなるエチレン三量化触媒、及びそれを用いたエチレンの三量化方法に関する。さらに詳しくは、線状低密度ポリエチレン(LLDPE)の原料コモノマーとして有用な1ーへキセンを効率よくかつ高選択的に得ることができ、しかも触媒調製操作や取扱いが容易なエチレンの三量化触媒、及びそれを用いたエチレンの三量化方法に関する。

[0002]

【従来の技術】エチレンを三量化して1-ヘキセンを得る方法において、クロム化合物を触媒として用いることは公知である。例えば、特開昭62-265237号公報にはクロム化合物、ポリヒドロカルビルアルミニウムオキシド及びドナー配位子からなる触媒系が開示されている。また、特開平6-239920号公報には、クロム化合物、ピロール合有化合物、金属アルキル及びハライドからなる触媒系が、また特開平9-20692号公報には、クロム塩と金属アミドの反応生成物、無機酸化物固体、アルモキサン及び電子供与体化合物からなる触媒系が開示されている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】クロム化合物を触媒として用いるエチレンの三量化方法においては、エチレンの三量化反応終了時に廃クロム触媒の処理を必要とするが、触媒を構成するクロム化合物は構造によっては極めて毒性が強い化合物を作る。それ故、安全性の面から、クロム金属の使用量をできるだけ少なくする必要があるが、特開昭62-265237号公報に記載の方法では、クロム当たりの活性が十分でなく、クロム化合物を大量に用いなければならないという問題があった。また、多量のポリエチレンを副生してしまうという問題もあった。

【0004】また、特開平6-239920号公報に記載の方法は、クロム当たりの活性を改善して、クロム化合物の使用量を抑制している。しかしこの方法では、触媒調製操作が煩雑な上に、触媒の一成分であるビロール含有化合物は、空気に対して極めて不安定な物質であるため着色して劣化しやすい等、取り扱いが難しく、工業的な触媒としてはまだ十分なものではなかった。また、特開平9-20692号公報に記載の方法は、触媒の一構成成分として無機酸化物固体を必須とするため、無機

酸化物固体の焼成や乾燥等の触媒調製操作が煩雑になる 上に、触媒はスラリー液になるため触媒液の取扱いや反 応器への触媒の導入が難しいという問題があった。

【0005】本発明は上記の課題に鑑みてなされたものであり、その目的は触媒調製操作や取扱いが容易な工業的に有利な触媒系を提供し、しかもLLDPEの原料コモノマーとして有用な1-ヘキセンをエチレンから効率よく、かつ高選択的に得ることができるエチレンの三量化方法を提供することである。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記の課題を解決するため鋭意検討を行った結果、クロム化合物、アルキル金属化合物及び特定のイオウ化合物からなる触媒は触媒調製操作や取扱いが容易であり、この触媒の存在下にエチレンの三量化反応を行なうと、非常に高い触媒活性と高選択性を示すことを見い出し、本発明を完成するに至った。

【0007】即ち本発明は、クロム化合物、アルキル金属化合物及びイオウ化合物からなるエチレン三量化触媒、及びそれを用いたエチレンの三量化方法に関する。 【0008】

【発明の実施の形態】次に、本発明について更に詳しく 説明する。

【0009】本発明において使用されるイオウ化合物は、下記一般式(1)

 $R^1-(Y)_h-[R^2-(Y)_i]_k-R^3$ (1) (式中、hとiは $1\sim8$ の整数であり、kは $0\sim1$ 0の整数である。 R^1 , R^3 はそれぞれ水素、炭素数 $1\sim2$ 0の炭化水素基、炭素数 $1\sim1$ 0のアシル基、炭素数 $1\sim1$ 0のアルコキシ基、ハロゲン原子及び R^1 , R^3 が炭素ー炭素結合により結合した環状置換基からなる群より選ばれる。また R^3 は炭素数 $1\sim8$ のアルキレン基を表す。Yは

[0010]

【化3】

【0011】又は 【0012】 【化4】

【0013】を表す)及び/又は下記一般式(2) R⁴-S-M (2)

(式中、R⁴は炭素数1~20の炭化水素基、炭素数1~10のアシル基又は炭素数1~10のチオアシル基を表し、Mは周期律表第1、2、11、12、13若しくは14族の置換基含有又は無置換の金属元素を表す)で

示される化合物である。

【0014】上記一般式(1)において、炭素数1~2 0の炭化水素基としては、特に限定するものではないが、例えば、エチル基、プロピル基、ブチル基、アリル基、ネオペンチル基、シクロペンタジエニル基、ペンタメチルシクロペンタジエニル基、トリメチルシリルメチル基、トリル基又はフッ素含有フェニル基等が挙げられる。炭素数1~10のアシル基としては、特に限定するものではないが、例えば、アセチル基、ベンゾイル基又はトルオイル基等が挙げられる。炭素数1~10のアルコキシ基としては、特に限定するものではないが、例えば、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基、ヘキシルオキシ基、ステアリルオキシ基、ブトキシ基、ヘキシルオキシ基、ステアリルオキシ基又はフェノキシ基等が挙げられる。ハロゲン原子としては、例えば、フッ素、塩素、臭素又はヨウ素が挙げられる。

【0015】上記一般式(2)において、炭素数1~2 0の炭化水素基としては、特に限定するものではない が、例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル 基、フェニル基、トリル基又はフッ素含有フェニル基等 が挙げられる。炭素数1~10のアシル基としては、特 に限定するものではないが、例えば、アセチル基、ベン ゾイル基又はトルオイル基等が挙げられ、炭素数1~1 0のチオアシル基としては、特に限定するものではない が、例えば、チオアセチル基、チオベンゾイル基又はチ オトルオイル基等が挙げられる。また、Mとしては、例 えば、リチウム、ナトリウム、カリウム、カルシウム、 銅、亜鉛、アルミニウム又はすず等が挙げられる。置換 基としては、特に限定するものではないが、例えば、ア ルキル基やアリール基が挙げられる。アルキル基として は、特に限定するものではないが、例えば、メチル基、 エチル基、プロピル基、ブチル基、ヘキシル基、オクチ ル基、オクタデシル基、ベンジル基等が挙げられる。ま た、アリール基としては、特に限定するものではない が、例えば、フェニル基、トリル基等が挙げられる。 【0016】上記一般式(1)で示されるイオウ化合物 としては、特に限定するものではないが、例えば、ジメ チルスルフィド、ジエチルスルフィド、ジ(n-プロピ ル)スルフィド、ジ(i-プロピル)スルフィド、ジ (n-ブチル)スルフィド、ジ(sec-ブチル)スル フィド、ジ (tーブチル) スルフィド、ジヘキシルスル フィド、ジオクチルスルフィド、ジドデシルスルフィ ド、ジエチレンスルフィド、ジプロピレンスルフィド、 ジアリルスルフィド、ビス (2-メルカプトエチル)ス ルフィド、ジフェニルスルフィド、ジベンジルスルフィ ド、ビス (ペンタフルオロフェニル) スルフィド、エチ ルメチルスルフィド、セーブチルメチルスルフィド、フ ェニルメチルスルフィド、アリルメチルスルフィド、2

ーヒドロキシエチルメチルスルフィド、2-クロロエチ

ルメチルスルフィド、2-クロロエチルエチルスルフィ

ド、クロロメチルメチルスルフィド、クロロメチルトリフルオロメチルスルフィド、トリス (メチルチオ) メタン、ビス (フェニルチオ) メタン、ビス (フェニルチオ) メタン、ビス (フェニルチオ) アロパン、ジメチレンスルフィド、トリメチレンスルフィド、テトラメチレンスルフィド、ペンタメチレンスルフィド、1,3ージチアン、1,4ージチアン、1,3,5ートリチアン、1,4,7ートリチアシクロノナン、1,4,7ートリチアシクロイナン、1,4,7ートリチアシクロイキサアシクロベキサアン、1,5,9,13ーテトラチアシクロベキサデカン、1,5,9,13ーテトラチアシクロベキサデカン、1,5,9,13ーテトラチアシクロベキサデカン、1,4ーチオキサン、シクロベキセンスルフィド、ジアセチルスルフィド、ジベンゾイルスルフィド、二塩化イオウ等のスルフィド類、チオフェン、ベンゾチオフェン、ジベンゾチオフェン、デアンスレン等の複素環式スルフィド類が挙げられる。

【0017】また、ジメチルジスルフィド、ジエチルジ スルフィド、ジ (n-プロピル) ジスルフィド、ジ (i ープロピル) ジスルフィド、ジ (nーブチル) ジスルフ ィド、ジ(t-ブチル)ジスルフィド、ジアリルジスル フィド、ジフェニルジスルフィド、ビス (2-ヒドロキ シエチル) ジスルフィド、メチルプロピルジスルフィ ド、1, 2-ジチオラン、1, 2-ジチアン、1, 2, 3,5,6-ペンタチエパン、ジアセチルジスルフィ ド、ジベンゾイルジスルフィド等のポリスルフィド類、 メチルチオシアネート、フェニルチオシアネート等のチ オシアネート類、ジメチルスルホキシド、ジブチルスル ホキシド、ジフェニルスルホキシド等のスルホキシド 類、ジメチルスルホン、ジエチルスルホン、ジブチルス ルホン、ジフェニルスルホン、ジ (p-トリル) スルホ ン、テトラメチレンスルホン、ビス (フェニルスルホニ ル) メタン、ジメチルサルフェート等のスルホン類、ジ フェニルチオールスルフィナート、ジトリルチオールス ルフィナート等のチオールスルフィナート類、フェニル ベンゼンチオールスルホナート、フェニルブチルチオー ルスルホナート等のチオールスルホナート類が挙げられ る。

【0018】上記一般式(2)で示されるイオウ化合物としては、特に限定するものではないが、例えば、ジイソブチルアルミニウムチオメトキシド、ジイソブチルアルミニウムチオプロポキシド、ジイソブチルアルミニウムチオプロポキシド、ジイソブチルアルミニウムチオフェノキシド、ジイソブチルアルミニウムチオフェノキシド、ジイソブチルアルミニウムチオブトキシド、ジメチルアルミニウムチオブトキシド、ガリウムチオブトキシド、ナトリウムチオブトキシド、カリウムチオブトキシド、ナトリウムチオブトキシド、カリウムチオブトキシド、ナトリウムチオブトキシド、カリウムチオブトキシドスはトリブチルチンチオブトキシド等の金属チオアルコキシド類、ジイソブチルアルミニウムチオベンゾエート、ジフェニルスズビス(チオベンゾエート)、亜鉛ビス(チオ

ベンゾエート)、銅ビス (チオベンゾエート)等の金属 チオカルボキシレート類、ジイソブチルアルミニウムジ チオアセテート、ジイソブチルアルミニウムジチオベン ゾエート、ジフェニルスズビス (ジチオベンゾエー ト)、亜鉛ビス (ジチオベンゾエート)、銅ビス (ジチオベンゾエート)等の金属ジチオカルボキシレート類が 挙げられる。

【0019】また、本発明において使用される上記一般 式(2)の化合物は、エチレン三量化触媒の構成成分と してそのまま加えてもよいし、あるいは反応系で直接合 成してもよい。反応系で直接合成する方法については、 特に限定するものではなく、公知の方法で合成できる。 例えば、(1)本発明のエチレン三量化触媒の構成成分 であるアルキルアルミニウム化合物とイオウを接触させ る方法、(2)アルキルアルミニウム化合物と二硫化炭 素を接触させる方法、(3)アルキルアルミニウム化合 物とメルカプタンを接触させる方法、(4)アルキルア ルミニウム化合物とチオカルボン酸を接触させる方法。 (5)アルキルアルミニウム化合物とジチオカルボン酸 を接触させる方法、等が採られる。具体的には、T.M ol and E.A. Jeffery, ORGANO ALUMINIUM COMPOUNDS, p251 (1972), ELSEVIERに開示されている。 【0020】これらのイオウ化合物のうち安全性や入手 の面から、スルフィド類が好ましく、より好ましくはジ (nープチル)スルフィド、ジメチルスルフィド又はテ トラメチレンスルフィドが用いられる。また、上記イオ ウ化合物はそれぞれ単独で使用し得るのみならず、二種 以上を混合して用いることも可能である。

【0021】イオウ化合物の使用量は、クロム化合物1モルに対して0.01~100,000当量であり、好ましくは0.05~10,000当量、より好ましくは0.1~2,000当量である。イオウ化合物の使用量がクロム化合物1モルに対して0.01当量未満の場合は、多量のポリエチレンを副生する。一方、使用量がクロム化合物1モルに対して100,000当量を越える場合には触媒活性が低下する傾向にある。

【0022】本発明において使用されるクロム化合物は、特に制限するものではないが、例えば、下記一般式(3)

CrA_{α} (3)

(式中、mは1~6の整数である。またAは一酸化炭素、アレーン、アルケン、アルキン、カルベン、トロピリウムカチオン、窒素、ニトリル、イソニトリル、ホスフィン、ホスファイト、スルフィド、スルホキシド、アルキル基、アリール基、アルコキシ基、チオアルコキシ基、カルボキシレート基、チオカルボキシレート基、チオカルボキシレート基、βージケトナート基、βーケトエステル基、ハロゲン原子、ヒドロキシル基、硝酸基、硫酸基、過塩素酸基及び酸素からなる群より選ばれ

た1種以上を表す)で示される化合物が好適なものとして用いられる。

【0023】上記一般式(3)において、アレーンとし ては、特に限定するものではないが、例えば、ベンゼ ン、トルエン、エチルベンゼン、イソプロピルベンゼ ン、
も
ーブチルベンゼン、
キシレン、
ジイソプロピルベ ンゼン、ジブチルベンゼン、トリメチルベンゼン、テト ラメチルベンゼン、ヘキサメチルベンゼン、トリフェニ ルベンゼン、安息香酸、安息香酸メチル、安息香酸エチ ル、テレフタル酸ジメチル、ベンズアルデヒド、アニス アルデヒド、クロロベンゼン、ブロモベンゼン、ヨード ベンゼン、フルオロベンゼン、フェノール、アニソー ル、ベンジルアルコール、フェニル酢酸、フェニル酢酸 エチル、メトキシフェネチルアルコール、スチレン、フ ェニルアセチレン、トリメチルシリルベンゼン、トリエ トキシシリルベンゼン、トリメチルゲルマニウムベンゼ ン、トリメチルスタニルベンゼン、トリフェニルボラ ン、トリフェニルホスフィン、フェニルメチルスルフィ ド、アセトフェノン、テトラフェニルシクロペンテノ ン、ビフェニル、ジフェニルエタン、ジフェニルプロパ ン、ジフェニルブタン、ジフェニルエチレン、ジフェニ ルブタジエン、ベンゾフェノン、ナフタレン、テトラヒ ドロナフタレン、ジヒドロナフタレン、アセナフチレ ン、アントラセン、ジヒドロアントラセン、フェナンス レン、ジヒドロフェナンスレン、インダン、インデン、 フルオレン、ピレン、テトラロン、ベンゾフェノン、ベ ンゾチオフェン、フラン又はチオフェン等が挙げられ る。また、アレーンとして芳香族化合物を含むポリマー も含まれる。

【0024】アルケンとしては、特に限定するものでは ないが、例えば、エチレン、プロピレン、ブテン、ペン テン、ヘキセン、ヘプテン、オクテン、ノネン、デセ ン、シクロペンテン、シクロヘキセン、シクロヘプテ ン、シクロオクテン、ブタジエン、イソプレン、オクタ ジエン、シクロオクタジエン、オクタトリエン、シクロ オクタトリエン、シクロヘプタトリエン、マレイン酸又 は無水マレイン酸等が挙げられる。アルキンとしては、 特に限定するものではないが、例えば、アセチレン、フ ェニルアセチレン、ジフェニルアセチレン又はアセチレ ンジカルボン酸ジエチルエステル等が挙げられる。カル ベンとしては、特に限定するものではないが、例えば、 メチルメトキシカルベン、フェニルメトキシカルベン又 はジフェニルカルベン等が挙げられる。トロピリウムカ チオンとしては、特に限定するものではないが、例え ば、トロピリウム、イソプロビルトロピリウム又はメト キシトロピリウム等が挙げられる。ニトリルとしては、 特に限定するものではないが、例えば、アセトニトリル 又はベンゾニトリル等が挙げられる。イソニトリルとし ては、特に限定するものではないが、例えば、シクロへ キシルイソニトリル又はセーブチルイソニトリル等が挙

げられる。ホスフィンとしては、特に限定するものではないが、例えば、トリメチルホスフィン、トリエチルホスフィン、トリブチルホスフィン、トリフェニルホスフィン、トリフルオロホスフィン、トリフェニルボスフィン、ドリフルオロホスフィン、ドリフルオロホスフィン、ジフェニルメチルホスフィン、フェニルジメチルホスフィン又はジメチルホスフィノエタン等が挙げられる。ホスファイトとしては、特に限定するものではないが、例えば、テトラメチレンスルフィド等が挙げられる。スルフィドとしては、特に限定するものではないが、例えば、テトラメチレンスルフィド等が挙げられる。スルホキシドとしては、特に限定するものではないが、例えば、ジメチルスルホキシド、テトラメチレンスルホキシド又はジフェニルスルホキシド等が挙げられる。

【0025】またアルキル基としては、特に限定するも のではないが、例えば、メチル基、エチル基、ブチル 基、アリル基、ネオペンチル基、シクロペンタジエニル 基、ペンタメチルシクロペンタジエニル基又はトリメチ ルシリルメチル基等が挙げられる。アリール基として は、特に限定するものではないが、例えば、フェニル基 又はトルイル基等が挙げられる。アルコキシ基として は、特に限定するものではないが、例えば、メトキシ 基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基、ヘキシル オキシ基、ステアリルオキシ基又はフェノキシ基等が挙 げられる。チオアルコキシ基としては、特に限定するも のではないが、例えば、チオメトキシ基、チオエトキシ 基、チオブトキシ基又はチオフェノキシ基等が挙げられ る。カルボキシレート基としては、特に限定するもので はないが、例えば、アセテート基、プロピオネート基、 ブチレート基、ネオペンタノエート基、2-エチルヘキ サノエート基、オキシー2-エチルヘキサノエート基、 イソオクタネート基、ジクロロエチルヘキサノエート 基、ラウレート基、ステアレート基、オレエート基、ベ ンゾエート基、又はナフテネート基等が挙げられる。チ オカルボキシレート基としては、特に限定するものでは ないが、例えば、チオアセテート基又はチオベンゾエー ト基等が挙げられる。ジチオカルボキシレート基として は、特に限定するものではないが、例えば、ジチオアセ テート基又はジチオベンゾエート基等が挙げられる。

& ージケトナート基としては、特に限定するものではない が、例えば、アセチルアセトナート基、トリフルオロア セチルアセトナート基、ヘキサフルオロアセチルアセト ナート基、2,2,6,6-テトラメチル-3,5-ヘ プタンジオナート基、1、3-ブタンジオナート基、2 ーメチルー1,3-ブタンジオナート基、ベンゾイルア セトナート基等が挙げられる。β-ケトエステル基とし ては、特に限定するものではないが、例えば、アセチル アセテート基等が挙げられる。ハロゲン原子としては、 特に限定するものではないが、例えば、フッ素、塩素、

臭素又はヨウ素が挙げられる。

【0026】上記一般式(3)で示されるクロム化合物 としては、特に限定するものではないが、例えば、ヘキ サカルボニルクロム(0)、ペンタカルボニル(メチル メトキシカルベン)クロム(0)、ペンタカルボニル (フェニルメトキシカルベン) クロム(0)、ペンタカ ルボニル (ジフェニルカルベン) クロム (0)、ペンタ カルボニル(トリフェニルホスフィン)クロム(0)、 テトラカルボニル (メチルメトキシカルベン) (トリメ チルホスフィン) クロム(0)、テトラカルボニルビス (エチレン) クロム(0)、トリカルボニル(ベンゼ ン) クロム(0)、トリカルボニル(トルエン) クロム (0)、トリカルボニル (エチルベンゼン) クロム (0)、トリカルボニル(イソプロピルベンゼン)クロ ム(O)、トリカルボニル(t-ブチルベンゼン)クロ ム(0)、トリカルボニル(キシレン)クロム(0)、 トリカルボニル (ジイソプロピルベンゼン) クロム (0)、トリカルボニル(ジブチルベンゼン)クロム **(0)、トリカルボニル(トリメチルベンゼン)クロム** (0)、トリカルボニル(テトラメチルベンゼン)クロ ム(0)、トリカルボニル(ヘキサメチルベンゼン)ク ロム(0)、トリカルボニル(トリフェニルベンゼン) クロム(0)、トリカルボニル(フェノール)クロム (0)、トリカルボニル(安息香酸)クロム(0)、ト リカルボニル(安息香酸メチル)クロム(0)、トリカ ルボニル(安息香酸エチル)クロム(0)、トリカルボ ニル (テレフタル酸ジメチル) クロム (0)、トリカル ボニル (ベンツアルデヒド) クロム (0)、トリカルボ ニル (アニスアルデヒド) クロム (0)、トリカルボニ ル(クロロベンゼン)クロム(0)、トリカルボニル (プロモベンゼン) クロム(0)、トリカルボニル(ヨ ードベンゼン)クロム(0)、トリカルボニル(フルオ ロベンゼン) クロム(0)、トリカルボニル(アニソー ル) クロム(0)、トリカルボニル(ベンジルアルコー ル) クロム(0)、トリカルボニル(フェニル酢酸)ク ロム(0)、トリカルボニル(フェニル酢酸エチル)ク ロム(0)、トリカルボニル(メトキシフェネチルアル コール)クロム(0)、トリカルボニル(スチレン)ク ロム(0)、トリカルボニル(フェニルアセチレン)ク ロム(0)、トリカルボニル(トリメチルシリルベンゼ ン)クロム(0)、トリカルボニル(トリエトキシシリ ルベンゼン) クロム(0)、トリカルボニル(トリメチ ルゲルマニウムベンゼン) クロム(0)、トリカルボニ ル(トリメチルスタニルベンゼン)クロム(0)、トリ カルボニル[1,4-ビス(トリブチルスタニル)ベン ゼン] クロム(0)、トリカルボニル(トリフェニルボ ラン) クロム(0)、トリカルボニル(トリフェニルホ スフィン) クロム(0)、トリカルボニル(フェニルメ チルスルフィド) クロム(0)、トリカルボニル(テト ラフェニルシクロペンテノン)クロム(0)、トリカル

ボニル (ビフェニル) クロム (0)、トリカルボニル (ジフェニルエタン)クロム(0)、トリカルボニル (ジフェニルプロパン)クロム(0)、トリカルボニル (ジフェニルブタン)クロム(0)、トリカルボニル (ジフェニルエチレン)クロム(0)、トリカルポニル (ジフェニルブタジエン)クロム(0)、トリカルボニ ル(ベンゾフェノン)クロム(0)、トリカルボニル (ナフタレン)クロム(0)、トリカルボニル(テトラ ヒドロナフタレン) クロム(0)、トリカルボニル(ジ ヒドロナフタレン)クロム(0)、トリカルボニル(ア セナフチレン) クロム(0)、トリカルボニル(アント ラセン) クロム(0)、トリカルボニル(ジヒドロアン トラセン) クロム(0)、トリカルボニル(フェナンス レン) クロム(0)、トリカルボニル(ジヒドロフェナ ンスレン)クロム(0)、トリカルボニル(インダン) クロム(0)、トリカルボニル(インデン)クロム (0)、トリカルボニル(フルオレン)クロム(0)、 トリカルボニル (ピレン) クロム (0) 、トリカルボニ ル (テトラロン) クロム (0)、トリカルボニル (ベン ゾフェノン) クロム(0)、トリカルボニル(ベンゾチ オフェン) クロム(0)、トリカルボニル(チオフェ ン) クロム(0)、トリカルボニル(シクロヘプタトリ エン) クロム(0)、トリカルボニル(トロピリウム) クロムテトラフルオロボレート、トリカルボニル (イソ プロピルトロピリウム) クロムテトラフルオロボレー ト、トリカルボニル (メトキシトロピリウム) クロムテ トラフルオロボレート、トリカルボニルトリス (アセト ニトリル) クロム(0)、トリカルボニルトリス(t-ブチルイソニトリル)クロム(0)、トリカルボニルト リス (トリフェニルホスファイト) クロム (0) 、 (エ チレン) ジカルボニル (ヘキサメチルベンゼン) クロム (0)、(エチレン)ジカルボニル(トリメチルベンゼ ン) クロム(0)、(エチレン) ジカルボニル (ベンゼ ン) クロム(0)、(エチレン) ジカルボニル(ナフタ レン)クロム(0)、(プロピレン)ジカルボニル(へ キサメチルベンゼン)クロム(0)、(ブテン)ジカル ボニル (トリメチルベンゼン) クロム (0)、(ペンテ ン) ジカルボニル (ヘキサメチルベンゼン) クロム **(0)、(ヘキセン)ジカルボニル(トリメチルベンゼ** ン) クロム(0)、(ヘプテン) ジカルボニル(トリメ チルベンゼン)クロム(0)、(オクテン)ジカルボニ ル(トリメチルベンゼン)クロム(0)、(ノネン)ジ カルボニル (ベンゼン) クロム (0)、(デセン) ジカ ルボニル(トリメチルベンゼン)クロム(0)、(シク ロペンテン) ジカルボニル (ヘキサメチルベンゼン) ク ロム(0)、(シクロヘキセン) ジカルボニル (ベンゼ ン) クロム(0)、(シクロヘプテン) ジカルボニル (ヘキサメチルベンゼン) クロム(0)、(シクロオク テン) ジカルボニル (トリメチルベンゼン) クロム (0)、(ブタジエン)ジカルボニル(ヘキサメチルベ

ンゼン)クロム(0)、(イソプレン)ジカルボニル (トリメチルベンゼン)クロム(0)、(オクタジエ ン) ジカルボニル (ヘキサメチルベンゼン) クロム (0)、(シクロオクタジエン)ジカルボニル(トリメ チルベンゼン) クロム(0)、(オクタトリエン) ジカ ルボニル(トリメチルベンゼン)クロム(0)。(シク ロオクタトリエン) ジカルボニル (トリメチルベンゼ ン) クロム(0)、(マレイン酸) ジカルボニル(トリ メチルベンゼン)クロム(0)、(無水マレイン酸)ジ カルボニル (トリメチルベンゼン) クロム (0)、(ア セチレン) ジカルボニル (ヘキサメチルベンゼン) クロ ム(0)、(フェニルアセチレン)ジカルボニル(トリ メチルベンゼン)クロム(0)、(ジフェニルアセチレ ン) ジカルボニル (ヘキサメチルベンゼン) クロム (0)、(アセチレンジカルボン酸ジエチルエステル) ジカルボニル(トリメチルベンゼン)クロム(0)、 (アセチレンジカルボン酸ジエチルエステル) ジカルボ ニル(ヘキサメチルベンゼン)クロム(0)、ベンゾニ トリルジカルボニル (ベンゼン) クロム (0)、シクロ ヘキシルイソニトリルジカルボニル (ベンゼン) クロム (0)、トリフェニルホスフィンジカルボニル (oーメ トキシアセトフェノン) クロム(0)、トリフェニルホ スフィンジカルボニル (トリメチルベンゼン)クロム (0)、トリメチルホスフィンジカルボニル(トリメチ ルベンゼン) クロム(0)、トリエチルホスフィンジカ ルボニル (ベンゼン) クロム(0)、トリブチルホスフ ィンジカルボニル (トリメチルベンゼン) クロム (0)、トリシクロヘキシルホスフィンジカルボニル (トリメチルベンゼン)クロム(0)、トリフルオロホ スフィンジカルボニル (トリメチルベンゼン) クロム (0)、ジフェニルメチルホスフィンジカルボニル(へ キサメチルベンゼン)クロム(0)、メチルジフェニル ホスフィンジカルボニル (ヘキサメチルベンゼン) クロ ム(0)、ジメチルホスフィノエタンジカルボニル(ト リメチルベンゼン)クロム(0)、トリメチルホスファ イトジカルボニル (ヘキサメチルベンゼン) クロム (0)、トリフェニルホスファイトジカルボニル(ヘキ サメチルベンゼン)クロム(0)、テトラメチレンスル フィドジカルボニル (ヘキサメチルベンゼン) クロム (0)、ジメチルスルホキシドジカルボニル (ヘキサメ チルベンゼン) クロム(0)、テトラメチレンスルホキ シドジカルボニル (ベンゼン) クロム (0) ジフェニ ルスルホキシドジカルボニル (ベンゼン) クロム (0)、[トリフェニルホスフィンジカルボニルクロム (0)]ダイマー、ビス(ベンゼン)クロム(0)、ビ ス (エチルベンゼン) クロム (0)、ビス (ヘキサメチ ルベンゼン)クロム(0)、トリカルボニル(シクロペ ンタジエニル) クロム(I) ダイマー、ジカルボニル (ペンタメチルシクロペンタジエニル)クロム(I)ダ イマー、ヒドリドトリカルボニル (シクロペンタジエニ

ル) クロム (I I) 等が挙げられる。 【0027】さらにジメチルクロム(II)、トリメチ ルクロム(III)、テトラメチルクロム(IV)、ト リス (カーアリル) クロム (III)、テトラキス (カ -アリル) ニクロム(II)、テトラキス(ネオペンチ ル) クロム(IV)、テトラキス(トリメチルシリルメ チル) クロム(IV)、ビス(シクロペンタジエニル) クロム(II)、ビス(ペンタメチルシクロペンタジエ ニル) クロム (ΙΙ)、トリス (π-アリル) クロム (III)、テトラキス (π-アリル) クロム (I V)、シクロペンタジエニル (ベンゼン) クロム (I)、ジフェニル(ベンゼン)クロム(II)、ジフ ェニルクロム(II)、テトラメトキシクロム(I V)、テトラエトキシクロム(IV)、テトラプロポキ シクロム(IV)、テトラブトキシクロム(IV)、テ トラフェノキシクロム(IV)、クロム(II)ビス (アセテート)、クロム(III)トリス(アセテー ト)、クロム(II) ビス(プロピオネート)、クロム (I I I) トリス (プロピオネート)、クロム (I I I)トリス(ブチレート)、クロム(II)ビス(2-エチルヘキサノエート)、クロム(III)トリス(2 ーエチルヘキサノエート)、クロム(II) ビス(イソ オクタネート)、クロム(III)トリス(イソオクタ ネート)、クロム(III)トリス(オキシー2ーエチ ルヘキサノエート)、クロム([[]])トリス(ジクロ ロエチルヘキサノエート)、クロム(III)トリス (ネオペンタノエート)、クロム(II) ビス(ネオペ ンタノエート)、クロム(III)トリス(ラウレー ト)、クロム(II) ビス(ラウレート)、クロム(I II) トリス (ステアレート)、クロム (II) ビス (ステアレート)、クロム(III)トリス(オレエー ト)、クロム(II) ビス(オレエート)、クロム(I II) トリス (ベンゾエート)、クロム (II) ビス (ナフテネート)、クロム(III)トリス(ナフテネ ート)、クロム(II)オキザレート、クロム(II I) トリス (チオアセテート)、クロム (III) トリ ス(チオベンゾエート)、クロム(III)トリス(ジ チオアセテート)、クロム(III)トリス(ジチオベ ンゾエート)、クロム(II)ビス(アセチルアセトナ ート)、クロム(III)トリス(アセチルアセトナー ト)、クロム(III)トリス(トリフルオロアセチル アセトナート)、クロム(I I I) トリス (ヘキサフル オロアセチルアセトナート)、クロム(III)トリス (2, 2, 6, 6-テトラメチルー3, 5-ヘプタンジ オナート)、クロム(III)トリス(1,3-ブタン ジオナート)、クロム(III)トリス(2-メチル-1,3-ブタンジオナート)、クロム(III)トリス (ベンゾイルアセトナート)、クロム(III)トリス (アセチルアセテート)、フッ化クロム(II)、フッ 化クロム(III)、塩化クロム(II)、塩化クロム

(III)、臭化クロム(II)、臭化クロム(II I)、ヨウ化クロム(II)、ヨウ化クロム(II I)、塩化クロミル、二塩化ヒドロキシクロム(II I)、硝酸クロム(III)、硫酸クロム(III)、 過塩素酸クロム(III)、酸化クロム(III)、酸 化クロム(VI)等が挙げられる。

【0028】また、クロム塩と上記一般式(2)で示さ れるイオウ化合物との反応生成物も好適に使用できる。 クロム塩としては、フッ化クロム(II)、フッ化クロ ム(III)、塩化クロム(II)、塩化クロム(II I)、臭化クロム(II)、臭化クロム(III)、ヨ ウ化クロム(II)、ヨウ化クロム(III)が挙げら れ、なかでも塩化クロム(II)、塩化クロム(II 1)が好ましい。クロム塩と上記一般式(2)で示され るイオウ化合物との反応は、ジエチルエーテル、テトラ ヒドロフラン、ジオキサン、1,2-ジメトキシエタン 等のようなエーテル系溶媒中で行われる。反応温度は一 78℃~60℃、好ましくは-20℃~40℃で、また 反応時間は10分~48時、好ましくは30分~10時 間で反応が行われ、クロム塩に対するイオウ化合物の比 は1.5~3.5の範囲で行うことが好ましい。この反 応により、金属塩が副生して反応系に析出するが、沪別 によりこの金属塩を除去する。その後、エーテル系溶媒 を減圧下で除去して、得られた固体をペンタン、ヘキサ ン、ヘプタン、オクタン、イソオクタン、ノナン、デカ ン、シクロペンタン、シクロヘキサン、メチルシクロヘ キサン、シクロオクタン、デカリン等の脂肪族炭化水素 に溶解して反応生成物とする。

【0029】さらに、上記のクロム化合物と電子供与体 からなる錯体も好適に使用することができる。電子供与 体としては、ホスフィン、ホスファイト、ホスフィンオ キシド、水、無水カルボン酸、エステル、エーテル、ア ルコール、ケトン、二硫化炭素、スルフォン、チオフェ ン又はスルフィド等が挙げられる。従って、クロム化合 物と電子供与体からなる錯体としては、例えば、トリク ロロトリス (トリフェニルホスフィン) クロム (II 1)、トリクロロ[ビス(2-ジエチルホスフィノエチ ル) - エチルホスフィン] クロム(I I I) 、トリクロ ロ[ビス(2-ジエチルホスフィノエチル)-n-プロ ピルホスフィン] クロム(III)、トリクロロ[ビス (2-ジエチルホスフィノエチル) -シクロヘキシルホ スフィン] クロム (III)、トリクロロ[1, 1, 1 ートリス (ジエチルホスフィノメチル) エタン] クロム (III)、トリクロロ[トリス(2-ジエチルホスフ ィノエチル) ホスフィン] クロム (III) 、トリクロ ロビス (トリプチルホスフィン) クロム (III) ダイ マー、ジクロロジニトロシルビス (トリフェニルホスフ ィンオキシド) クロム(II)、ジクロロビス(トリフ ェニルホスフィンオキシド) クロム (I I) 、トリクロ ロトリス (ブチルアセテート) クロム (III)、トリ

クロロトリス (エチルアセテート) クロム (III)、 トリクロロトリス (テトラヒドロフラン) クロム (I I I)、トリクロロトリス(ジオキサン)クロム(II I)、トリクロロトリス(iso-プロパノール)クロ ム(III)、トリクロロトリス(2-エチルヘキサノ ール) クロム(III)、トリフェニルトリス(テトラ ヒドロフラン) クロム(【ĬĬ])、クロム([Ĭ])ト リス(アセテート)無水酢酸付加物等が挙げられる。 【0030】また上記のクロム化合物と電子受容体から なる錯体も好適に使用することができる。電子受容体と しては、特に限定するものではないが、例えば、トリニ トロベンゼン又はテトラシアノエチレン等が挙げられ る。従って、クロム化合物と電子受容体からなる錯体と しては、例えば、トリカルボニル (ベンゼン) クロム (0)・トリニトロベンゼン、トリカルボニル(トルエ ン) クロム(0)・トリニトロベンゼン、トリカルボニ ル(トリメチルベンゼン)クロム(0)・トリニトロベ ンゼン、トリカルボニル (ベンゼン) クロム (0)・テ トラシアノエチレン、トリカルボニル (トルエン) クロ ム(0)・テトラシアノエチレン、トリカルボニル(キ シレン)クロム(0)・テトラシアノエチレン、トリカ ルボニル(トリメチルベンゼン)クロム(0)・テトラ シアノエチレン、トリカルボニル (アニソール) クロム (0)・テトラシアノエチレン等が挙げられる。

【0031】これらのうち触媒活性の面から、一酸化炭素を含有するクロム化合物が好ましく用いられる。より好ましくは、ヘキサカルボニルクロム(0)、トリカルボニル(ベンゼン)クロム(0)、トリカルボニル(トリメチルベンゼン)クロム(0)、トリカルボニル(ナフタレン)クロム(0)、トリカルボニル(テトラリン)クロム(0)、トリカルボニル(シクロヘアタトリエン)クロム(0)が用いられる。また、上記クロム化合物はそれぞれ単独で使用し得るのみならず、二種以上を混合して用いることも可能である。

【0032】本発明において使用されるアルキル金属化 合物は、特に限定するものではないが、例えば、下記一 般式(4)

$$R_{p}MX_{q} \qquad (4)$$

(式中、pは0 < p ≤ 3であり、qは0 ≤ q < 3であって、しかもp+qは1~3である。Mはリチウム、マグネシウム、亜鉛、ボロン又はアルミニウムを表し、Rは炭素数1~10のアルキル基からなる群より選ばれた1種以上を表し、Xは水素原子、アルコキシ基、アリール基及びハロゲン原子からなる群より選ばれた1種以上を表す)で示される化合物及び/又はアルミノキサンが好適なものとして挙げられる。

【0033】上記一般式(4)において、炭素数1~1 0のアルキル基としては、特に限定するものではないが、例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル 基、シクロヘキシル基又はオクチル基等が挙げられる。 アルコキシ基としては、特に限定するものではないが、例えば、メトキシ基、エトキシ基、ブトキシ基、又はフェノキシ基等が挙げられる。アリール基としては、特に限定するものではないが、例えば、フェニル基等が挙げられる。ハロゲン原子としては、特に限定するものではないが、例えば、フッ素、塩素、臭素又はヨウ素が挙げられる。

【0034】なお、上記一般式(4)において、MがA1で、pとqがそれぞれ1.5のとき、A1 $R_{1.5}$ $X_{1.5}$ となる。このような化合物は、理論的には存在しないが、通常、慣用的にA1 $_2$ R_3 X_3 のセスキ体として表現されており、これらの化合物も本発明に含まれる。

【0035】上記一般式(4)で示されるアルキル金属 化合物としては、例えば、メチルリチウム、エチルリチ ウム、プロピルリチウム、nーブチルリチウム、sーブ チルリチウム、セーブチルリチウム、ジエチルマグネシ ウム、エチルブチルマグネシウム、エチルクロロマグネ シウム、エチルブロモマグネシウム、ジメチル亜鉛、ジ エチル亜鉛、ジブチル亜鉛、トリメチルボラン、トリエ チルボラン、トリメチルアルミニウム、トリエチルアル ミニウム、トリイソブチルアルミニウム、トリーnーへ キシルアルミニウム、トリーnーオクチルアルミニウ ム、トリシクロヘキシルアルミニウム、ジメチルエチル アルミニウム、ジエチルアルミニウムヒドリド、ジイソ ブチルアルミニウムヒドリド、ジエチルアルミニウムエ トキシド、ジエチルアルミニウムフェノキシド、ジシク ロヘキシルフェニルアルミニウム、エチルアルミニウム エトキシクロリド、ジエチルアルミニウムクロリド、ジ エチルアルミニウムブロミド、ジイソブチルアルミニウ ムクロリド、ジシクロヘキシルアルミニウムクロリド、 メチルアルミニウムセスキクロリド、エチルアルミニウ ムセスキクロリド、ブチルアルミニウムセスキクロリ ド、エチルアルミニウムジクロリド、イソブチルアルミ ニウムジクロリド等が挙げられる。

【0036】本発明において使用されるアルミノキサン とは、前記のアルキルアルミニウム化合物と水とを一定 範囲内の量比で反応させて得られる加水分解生成物であ る。アルキルアルミニウム化合物を加水分解する方法に ついては、特に限定するものではなく、公知の方法で合 成できる。例えば、(1)アルキルアルミニウム化合物 そのまま、又は有機溶媒への希釈溶液に水を接触させる 方法、(2)アルキルアルミニウム化合物と塩化マグネ シウム・6水塩、硫酸鉄・7水塩、硫酸銅・5水塩等の 金属塩の結晶水と反応させる方法、等が採られる。具体 的には、前記特開昭62-265237号公報や特開昭 62-148491号公報に開示されている。加水分解 を行う際のアルキルアルミニウム化合物と水とのモル比 は、特に制限されないが、1:0.001~1:1. 2、好ましくは1:0.01~1:1.1である。 【0037】これらのうち入手の容易さ及び活性の面か らアルキルアルミニウム化合物やアルミノキサンが好ましく用いられ、さらに好ましくはトリエチルアルミニウム、トリイソブチルアルミニウム又はイソブチルアルミノキサンが用いられる。これらのアルキル金属化合物は単独で使用し得るのみならず、二種以上を混合して用いることも可能である。

【0038】アルキル金属化合物の使用量は、クロム化合物1モルに対して0.1~10.000当量であり、好ましくは3~3.000当量、より好ましくは5~2.000当量である。

【0039】本発明のエチレンの三量化触媒は、前記の クロム化合物、アルキル金属化合物及びイオウ化合物を 原料に、溶媒中で接触させることにより調製できる。接 触方法は特に制限されないが、例えば、クロム化合物、 アルキル金属化合物及びイオウ化合物を前もって接触さ せて触媒を調製した後、エチレンと接触させて三量化反 応を行う方法、三量化反応原料であるエチレンの存在下 にクロム化合物、アルキル金属化合物及びイオウ化合物 を接触させて触媒を調製し、接触と同時に三量化反応を 開始する方法が採られる。具体的には、前者の場合は、 (1) クロム化合物およびイオウ化合物を含む溶液にア ルキル金属化合物を導入する、(2)アルキル金属化合 物及びイオウ化合物を含む溶液にクロム化合物を導入す る、(3)アルキル金属化合物を含む溶液にクロム化合 物及びイオウ化合物を導入する、(4)クロム化合物を 含む溶液にイオウ化合物とアルキル金属化合物を導入す る、といった方法により触媒を調製することができる。 又、後者の場合は、(1)クロム化合物、アルキル金属 化合物、イオウ化合物及びエチレンをそれぞれ同時に独 立に反応系に導入する、(2)アルキル金属化合物を含 む溶液にクロム化合物、イオウ化合物及びエチレンを導 入する、(3)クロム化合物、イオウ化合物を含む溶液 にアルキル金属化合物及びエチレンを導入する、(4) アルキル金属化合物及びイオウ化合物を含む溶液にクロ ム化合物及びエチレンを導入する、(5)クロム化合物 を含む溶液にアルキル金属化合物、イオウ化合物及びエ チレンを導入する、という方法により触媒を調製するこ とができる。なお、これらの原料の混合順序は特に制限 はされない。

【0040】この触媒を調製する際の、クロム化合物の 濃度は特に制限されないが、通常溶媒1リットルあた り、0.001マイクロモル~100ミリモル、好まし くは0.01マイクロモル~10ミリモルの濃度で使用 される。これより小さい触媒濃度では十分な活性が得ら れず、逆にこれより大きい触媒濃度では、触媒活性が増加せず経済的でない。またここで用いられる溶媒として は、例えば、ブタン、ペンタン、ヘキサン、ヘプタン、 オクタン、イソオクタン、ノナン、デカン、シクロペン タン、シクロヘキサン、メチルシクロヘキサン、シクロ オクタン、デカリン等の脂肪族炭化水素類、ベンゼン、 トルエン、キシレン、エチルベンゼン、クメン、クロロベンゼン、ジクロロベンゼン等の芳香族炭化水素類及び塩化メチレン、クロロホルム、四塩化炭素、ジクロロエタン等の塩素化炭化水素類が挙げられる。また反応生成物、例えば、1 -- ヘキセンを溶媒として用いることもできる。これらの溶媒はそれぞれ単独で使用し得るのみならず、二種以上を混合して用いることも可能である。ここで、触媒調製時のクロム化合物濃度をコントロールする目的で、必要に応じて濃縮や希釈しても差し支えない

【0041】また、クロム化合物、アルキル金属化合物及びイオウ化合物を接触させる際の温度は−100~250℃、好ましくは0~200℃である。接触時間は特に制限されず、0分~24時間、好ましくは0分~2時間である。なお、接触時のすべての操作は、空気と水分を避けて行なうことが望ましい。また、原料及び溶媒は十分に乾燥しておくことが好ましい。

【0042】このようにして調製された触媒を用いてエチレンの三量化反応を行なう。本発明においてクロム触媒の使用量は特に制限されないが、通常、前記溶媒で希釈し、三量化反応液1リットルあたり、クロム化合物が0.001マイクロモル~100ミリモル、好ましくは0.01マイクロモル~10ミリモルの濃度で使用される。これより小さい触媒濃度では十分な活性が得られず、逆にこれより大きい触媒濃度では、触媒活性が増加せず経済的でない。

【0043】本発明におけるエチレンの三量化反応の温度は、-100~250℃であるが、好ましくは0~200℃である。反応圧力は、三量化反応系がエチレン雰囲気であれば、特に制限されないが、通常、絶対圧で0~3,000kg/cm²であり、好ましくは0~300kg/cm²である。また、反応時間は温度や圧力に左右され、一概に決めることはできないが、通常、5秒~6時間である。また、エチレンは、前記の圧力を保つように連続的に供給してもよいし、反応開始時に前記圧力で封入して反応させてもよい。原料ガスであるエチレンには、反応に不活性なガス、例えば窒素、アルゴン、ヘリウム等が含まれても何ら差し支えない。なお、三量化反応のすべての操作は、空気と水分を避けて行うことが望ましい。また、エチレンは十分に乾燥しておくことが好ましい。

【0044】本発明によれば、クロム化合物、アルキル金属化合物及びイオウ化合物からなる触媒に、更に光を照射し、エチレンの三量化反応を行うことが好ましい。 光の照射により触媒活性が大幅に向上する等の効果が認められる。

【0045】本発明において使用される光は、特に限定するものではないが、例えば、紫外光、可視光、赤外光が挙げられ、発光波長としては、0.2~2000nmの光が好ましく、より好ましくは200~700nmの

光が用いられる。また、光の照度は特に制限されないが、光源から光を直射することが好ましい。

【0046】光の光源としては太陽光又は人工光源のいずれを用いても良いが、太陽光は照度が小さく、天候に影響され、夜間の使用ができないことから、人工光源が望ましい。人工光源としては、特に限定するものではないが、例えば、重水素ランプ、キセノンランプ、タングステンランプ、白熱電球、ハロゲンランプ、低圧水銀ランプ、ホローカソードランプ、金属蒸気放電管、メタルハライドランプ、高圧ナトリウムランプ、タリウムランプ、水銀ータリウムランプ、水銀ー鉛ランプ、H型放電管、キセノンー水銀ランプ、高圧水銀ランプ、超高圧水銀ランプ、フラッシュランプ等が挙げられる。

【0047】光の照射時期は、特に制限するものではないが、クロム化合物、アルキル金属化合物及びイオウ化合物からなる触媒系に照射してもよいし、またエチレン三量化反応系に直接照射してもよい。具体的には、前者の場合は、(1)クロム化合物を含む溶液に光を照射して、その後アルキル金属化合物及びイオウ化合物を導入してさらにエチレンと接触させてエチレン三量化反応を行う、(2)クロム化合物とアルキル金属化合物を含む溶液に光を照射して、その後イオウ化合物を導入してさらにエチレンと接触させてエチレン三量化反応を行う、(2)

- (3) クロム化合物、アルキル金属化合物及びイオウ化合物を含む溶液に光を照射して、その後エチレンと接触させてエチレン三量化反応を行う、といった方法により光を照射することができる。又、後者の場合は、(1) クロム化合物、アルキル金属化合物及びイオウ化合物の存在下で光を照射しながらエチレン三量化反応を行う、
- (2)光照射を行なったクロム化合物、アルキル金属化合物及びイオウ化合物からなる触媒の存在下でさらに光を照射しながらエチレンの三量化反応を行う、という方法により光を照射することができる。なお、光の照射時間は特に制限はされない。

【0048】本反応は、回分式、半連続式、連続式のいずれでも実施できる。三量化反応終了後、反応液に例えば、水、アルコール、水酸化ナトリウム水溶液等の重合失活剤を添加して反応を停止させる。失活した廃クロム触媒は公知の脱灰処理方法、例えば、水またはアルカリ水溶液による抽出等で除去した後、生成した1-ヘキセンは、公知の抽出法や蒸留法により反応液より分離される。また、副生するボリエチレンは、反応液出口で公知の遠心分離法や1-ヘキセンの蒸留分離の際の残渣として分離除去される。

[0049]

【実施例】以下に、本発明を実施例を用いて更に詳細に 説明するが、これらの実施例は本発明の概要を示すもの で、本発明はこれらの実施例に限定されるものではな い。

実施例1

内容積200m1のシュレンク管にトリカルボニル (1, 3, 5-トリメチルベンゼン) クロム (0) を 5. 1 mg、0. 125 mol/リットルのトリイソブ チルアルミニウム/シクロヘキサン溶液3.2m1、 0.145mo!/リットルのジ(n-ブチル)スルフ ィド/シクロヘキサン溶液2.0mlと乾燥したシクロ ヘキサン100m1を入れ、混合撹拌した。エチレン雰 囲気下で、ウシオ電気製超高圧水銀ランプ(500W) を用い、外部から光を10分間照射した。温度計、触媒 フィード管及び撹拌装置を備えた内容積300mlのス テンレス製耐圧反応容器に前記反応溶液を仕込んだ。 【0050】反応容器を80℃に加熱し、撹拌速度を 1,000 rpmに調整後、反応容器にエチレンを導入 して、エチレンの三量化反応を開始した。反応容器内の 絶対圧力を40kg/cm²となるようにエチレンガス を吹き込み、以後、前記圧力を維持するように導入し続

け、これらの反応条件を保った状態で5分反応を行なった。5分後、反応容器中に水を窒素で圧入することによって触媒を失活させて反応を停止した。

【0051】反応容器を室温まで冷却し、次いで脱圧した。反応液及び回収した気体中に含まれる生成物をガスクロマトグラフィーにより分析した。また、反応液に含まれる固体分をろ紙を用いてろ別し、これを風乾後、減圧下で乾燥(1mmHg、100℃)してその重量を測定した。結果を表1に示す。

【0052】比較例1

ジ(nーブチル)スルフィドを用いなかったこと以外、 実施例1と同様にして反応を行なった。結果を表1に示す。

【0053】 【表1】

	実施例1	比較例1		
触媒系				
Cr化合物	(Coff12)Cr(CO),	(C ₃ H ₁₂)Cr(CO) ₃		
μmol	20.0	20.0		
アルキル金属化合物	i – Bu _a A t	i - B u ₃ A i		
μmo l	400	400		
イオウ化合物	n – Bu _z S	_		
μmol	200	i –		
反応条件				
反応温度 ℃	8.0	8.0		
エチレン圧 kg co	m² 40	4 0		
反応時間 分	5	5		
結果				
触媒活性 kg-1-4+ty/g-Cr	一鞩 70.9	31.5		
被体 wt%	92.8	5 2. 1		
固体(PE) wt%	7.2	47.9		
液体中の wt%		1		
生成物分布 С4	0.4	. 0.8		
C 6	93.2	92.1		
C 8	3.9	4.3		
C 1 0	1. 1	1, 3		
C 1 2 +	1.4	1.5		
C6純度 wt%	99, 4	99.3		

(注) (C_sH₁₂)Cr(CO) ; トリか木 ニル(1, 3, 5-ドリナがヘ'ソセ'ソ)クロム(O) C4:ブーデン、C6:ヘキセン、C8:オクテン、C10:デーセン、C12+;ドーデーセン大会の 強オレフィン、 PE: ボーリエチレン、 C6級士(1-ヘキセン/全へキセソ)×100

[0054]

【発明の効果】本発明によれば、クロム化合物、アルキル金属化合物及びイオウ化合物からなる触媒は、触媒調製操作や取扱いが容易である。この触媒の存在下にエチ

レンの三量化反応を行なうと、LLDPEの原料コモノマーとして有用な1-ヘキセンを高い触媒活性でしかも 高選択的に製造することができる。

フロントページの続き

(51) Int. Cl. 6

識別記号

FΙ

CO7C 2/26

C 0 7 C 2/26